

基于双频激光干涉相位检测的高精度波片测量

陈强华1*,关裕1,周胜1,丁锦红1,吕洪波1,孙启国1,罗会甫2

¹北方工业大学机械与材料工程学院,北京 100144;

²北京理工大学机械与车辆学院,北京 100081

摘要 波片精度对偏振光学系统性能有着重要的影响,故需要对其相位延迟量和快轴方位角进行高精度测量。提出了 一种新型基于双频激光干涉相位检测的高精度波片测量方法,采用双频激光外差干涉光路,利用一个可旋转半波片和一 个角锥反射棱镜测量待测波片,可实现任意波片的相位延迟量和快轴方位角的高精度同时测量。所提方法不受波片、偏 振片等双折射器件的方位角精度的影响,从原理上避免了该类系统误差。所设计的系统具有共光路结构,测量稳定性 高,信号处理采用相位检测方式相对于一般的光强检测方式测量精度更高。此外,所设计的测量系统中元件很少,结构 简单,测量过程快捷。误差分析表明,在现有实验条件下,测量系统的波片相位延迟量的测量不确定度约为3.9′,快轴方 位角的测量不确定度约为5″。实验比对结果表明,所提方法的测量结果与其他方法测量结果的一致性很好。重复性测 量实验表明,测量结果的标准偏差约为2′。

关键词 测量;波片测量;相位延迟量;快轴方位角;双频激光干涉;相位检测 中图分类号 O436.3 **文献标志码** A

1引言

偏振光学系统广泛应用于传感检测、机械测量、生物医学、化工、通信和物理学等领域中,波片是偏振光 学系统中的重要元件,其精度对系统性能具有决定性 的影响^[1-5]。因此,波片的高精度测量具有重要意义。

目前,许多波片测量方法都基于光强测量原理,如 消光法、电光/磁光调制法、干涉法、补偿法、光谱法和 光栅法等:消光法利用旋转偏振元件检测出射光强的 极值或变化来测量波片相位延迟量[6-7];电光/磁光调 制法一般在光路中插入电光或磁光调制器来调制光束 的偏振态,再对消光位置进行判断以得到波片相位延 迟量[8-9];干涉法通常通过分析不同偏振状态下干涉信 号的强度来测得波片相位延迟量[10];补偿法使用某种 相位补偿器来调制系统的总相位延迟量以获得波片相 位延迟量[11-12];光谱法通过分析波片相位延迟量与波 长之间的关系来测量波片相位延迟量[13];光栅法一般 利用光栅将光束衍射成不同级次的光束,并分别测量 相应光强,再利用旋转波片来测量相位延迟量[14]。基 于光强检测的测量方法的测量精度容易受到光强波动 的影响,对光源和光路稳定性的要求较高。此外,上述 方法中的多种方法均无法同时测量波片的快轴方 位角。

除光强法外,学者们还研究了其他原理的测量方法,如激光反馈谐振法^[15]、频率分裂法^[16]和 Mueller矩 阵椭偏法^[17]等:激光反馈谐振法利用激光器和外部反 射镜构成外谐振腔,并在二者之间插入待测波片,通过 研究信号相位与波片相位延迟量在谐振状态下的函数 关系来推导出波片相位延迟量;频率分裂法将待测波 片插入激光腔中,使光频发生分裂,再通过分析频率差 与波片相位延迟量之间的关系来得到波片相位延迟 量;Mueller矩阵椭偏法通过一个 Mueller矩阵微积分 偏振模型来表征任意复合波片,并据此获得波片相位 延迟量、快轴方位角等多重偏振特性。这些研究是对 波片测量方法的积极探索。

DOI: 10.3788/AOS221237

提出了一种新型基于双频激光干涉光路和相位检测法的任意波片测量方法,利用一个可旋转半波片和 一个角锥反射棱镜测量待测波片,可实现任意波片相 位延迟量和快轴方位角的同时高精度测量。波片相位 延迟量由信号相位直接决定,不受波片等双折射器件 方位角精度的影响,从原理上避免了该类系统误差,且 相位检测方式相对于一般的光强检测方式具有更高的 测量精度。系统具有共光路结构,测量稳定性高。此 外,测量系统元件很少,结构简单,测量过程快捷。

收稿日期: 2022-06-02; 修回日期: 2022-06-18; 录用日期: 2022-06-23; 网络首发日期: 2022-07-03

基金项目:国家自然科学基金(52075004,50475177,51575004)、北京市教育委员会科学研究计划(KM202110009010)、北京市自然科学基金(3212003)、北方工业大学科研启动基金(110051360002)

第 43 卷 第 1 期/2023 年 1 月/光学学报

2 测量原理

测量系统光路如图1所示。用一个高稳频精度的 横向塞曼双频氦氖激光器作为光源,其发出一对相互 正交的p线偏振光和s线偏振光,偏振方向分别平行于 X轴和Y轴。该双频光束输入到分光镜后被分成透射 光和反射光两部分,两部分都包含p偏振分量和s偏振 分量。反射光经过一个透光轴方向为45°的偏振器后, p光和s光在偏振器的透光轴方向上形成干涉并被之 后的光电探测器接收,最后将产生的交流信号作为参 考信号送入相位计(图1中未画出)中。参考信号的表 达式为

 $I_1 = I_{01} \cos \left[2\pi (f_p - f_s) t + (\Phi_{p,01} - \Phi_{s,01}) \right],$ (1) 式中: $I_1 和 I_{01}$ 分别为参考信号的光强和光强最大值; f_p 和 f_s 分别为p分量和s分量的频率; $\Phi_{0,01} \pi \Phi_{s,01}$ 分别为 参考光路中p分量和s分量的初始相位;t为时间。

透射光依次通过一个标准半波片和待测波片后被 角锥棱镜以平行于入射光的方向反射,被反射的光先 后通过待测波片和标准半波片后被分光镜反射。被分 光镜反射的光在经过另一个透光轴方向为45°的偏振 器后,p光和s光在该偏振器的透光轴方向上形成干涉 并被另一个光电探测器接收,最后将此时产生的交流 信号作为测量信号送入相位计中。测量信号的表达 式为

 $I_2 = I_{02} \cos \left[2\pi \left(f_p - f_s \right) t + \left(\Phi_{p,02} - \Phi_{s,02} \right) + \Delta \Phi \right],$ (2) 式中: $I_2 \pi I_{02} \Delta P$ 为为测量信号的光强和光强最大值; $\Phi_{p,02} \pi \Phi_{s,02} \Delta P$ 为别为测量光路中p分量和s分量的初始 相位; $\Delta \Phi$ 为标准半波片旋转时测量信号相对于参考 信号的相位差变化。该相位差变化包含了被测波片的 相位延迟量和快轴信息,可通过相位计测得。



图 1 测量系统示意图 Fig. 1 Schematic diagram of measurement system

测量时需转动标准半波片,将标准半波片安装在 高精度光学分度头上以进行转动。设标准半波片的快 轴与X轴的夹角(方位角)为¢,待测波片的相位延迟 量为τ,快轴方位角为θ。根据偏振器件的琼斯矩阵公式^[18],待测波片的琼斯矩阵为

$$G_{\rm M} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\tau}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\tau}{2}\right)\cos 2\theta & -i\sin\left(\frac{\tau}{2}\right)\sin 2\theta \\ -i\sin\left(\frac{\tau}{2}\right)\sin 2\theta & \cos\left(\frac{\tau}{2}\right) - i\sin\left(\frac{\tau}{2}\right)\cos 2\theta \end{bmatrix},\tag{3}$$

标准半波片的琼斯矩阵为

$$G_{\rm H} = \begin{bmatrix} \operatorname{icos} 2\psi & -\operatorname{isin} 2\psi \\ -\operatorname{isin} 2\psi & -\operatorname{icos} 2\psi \end{bmatrix}, \qquad (4)$$

设入射 p 偏振分量的琼斯向量为 $A_p \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$,其第二次通过 半波片后变为

$$\begin{bmatrix} x_{\mathrm{p}} \\ y_{\mathrm{p}} \end{bmatrix} = A_{\mathrm{p}} G_{\mathrm{H}} G_{\mathrm{M}} G_{\mathrm{M}} G_{\mathrm{H}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = A_{\mathrm{p}} \begin{bmatrix} P_{2} \exp(\mathrm{i}\delta) \\ -\mathrm{i}P_{1} \end{bmatrix}, \quad (5)$$

设入射 s 偏振分量的琼斯向量为 $A_{s}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$,其第二次通过 半波片后变为

$$\begin{bmatrix} x_{s} \\ x_{s} \end{bmatrix} = A_{s}G_{H}G_{M}G_{M}G_{H}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = A_{s}\begin{bmatrix} -\mathrm{i}P_{1} \\ P_{2}\exp(-\mathrm{i}\delta) \end{bmatrix}, (6)$$

$$\vec{x} \quad \psi \quad : \quad P_{1} = |\sin\tau\sin[2(2\psi-\theta)]|; \quad P_{2} =$$

 $\{\cos^2\tau + \sin^2\tau \cos^2[2(\theta - 2\psi)]\}^{1/2}; \quad \delta = \arctan\{\tan\tau \times \cos[2(\theta - 2\psi)]\}_{\circ}$

根据式(5)和式(6),输出的测量信号中p偏振分量和s偏振分量的相位差为

$$\Phi = 2\delta = 2\arctan\left\{\tan\tau\cos\left\lfloor 2\left(\theta - 2\psi\right)\right\rfloor\right\}_{\circ} \quad (7)$$

由于测量过程中参考信号保持不变,因此该相位 差的变化 $\Delta \Phi$ 即为测量信号相对于参考信号的相位差 变化。为不失一般性,设 p 偏振分量的频率大于 s 偏振 分量。由式(7)可知:当 $\theta=2\phi$ 时, $\Delta \Phi$ 等于最大值 $\Delta \Phi_{max}$,p偏振分量的相位超前 s 偏振分量 2 τ ,记此时半 波片快轴方位角为 ϕ_{max} ;当 $\theta=2\phi+\pi/2$ 时, $\Delta \Phi$ 等于最 小值 $\Delta \Phi_{min}$,p偏振分量的相位滞后 s 偏振分量 2 τ ,记此 时半波片快轴方位角为 ϕ_{min} 。因此,待测波片的相位延 迟量为

$$\tau = \frac{\Delta \Phi_{\max} - \Delta \Phi_{\min}}{4}, \qquad (8)$$

快轴方位角为

$$\begin{cases} \theta = 2\psi_{\max}, & \theta = 2\psi \\ \theta = 2\psi_{\min} + \pi/2, & \theta = 2\psi + \pi/2 \end{cases}$$
(9)

一般的波片测量方法根据光强极值或光强变化来 确定波片、偏振片等双折射器件的转角位置,然后得到 相位延迟量,其精度不可避免地受光强稳定性和偏振 器件所在的旋转装置的转角位置判断精度影响。然 而,在所提方法中,从式(8)可知,相位延迟量由测量信 号与参考信号的相位差的最大值和最小值之差直接决 定,从原理上直接避免了光强波动和实验装置的固有 影响,同时相位检测方式的精度又高于一般的光强检 测方式,因此所提方法具有信号处理简单、精度高和固 有系统误差源少的优点。由式(9)可知,波片的快轴方 位角也可同时确定,目快轴位置是根据相位差极值确 定的,故所提方法对快轴方位角的判断精度也高于一 般光强法的判断精度。由于测量光束和参考光束均含 有 p 偏振分量和 s 偏振分量, 光路符合共光路结构, 故 所设计系统抗干扰能力较强、稳定性较好。从图1可 知,测量系统元件很少,且只有一个旋转装置,结构简 单。从测量原理可知,测量时只需通过控制器驱动安 装了标准半波片的高精度分度头转动,同时监测相位 计所测得的测量信号相对参考信号的相位差变化,并 分别记录其最大值、最小值和二者对应的分度头转角 位置,即可由式(8)和式(9)得到被测波片的相位延迟 量和快轴方位角,测量过程快捷。

3 误差分析与实验

影响实验系统对波片相位延迟量的测量不确定的 误差源主要有相位测量精度、光源频率稳定性、机械安 装误差、标准半波片相位延迟量精度和环境温度变化 等,下面进行逐一分析。

1) 相位测量精度

实验中的相位测量采用基于差动鉴相技术^[19]的相位计(北京市普锐科创科技有限公司,PT-1313B),其相位测量精度为0.1°,由式(8)可知其导致的误差σ₁为90″。

2) 光源频率稳定性

光源频率的不稳定会导致相位测量产生误差。实验中光源采用横向塞曼双频高精度稳频氦氖激光器,其频率稳定性约为 2×10^{-8} ,故由其引起的误差 σ_2 可忽略。

3) 待测波片表面倾斜

若待测波片表面与光束不严格垂直,则光束p分量和s分量在波片中的路径会额外增加,这将导致测量信号与参考信号的相位差发生变化,并影响最终的测量结果。

第 43 卷 第 1 期/2023 年 1 月/光学学报

波片相位延迟量和厚度的关系为

$$\frac{2\pi}{\lambda}(n_{\rm e}-n_{\rm o})D=2k\pi+\tau , \qquad (10)$$

式中: n_{o} 、 n_{e} 为波片的o光折射率和e光折射率;D为波 片厚度; λ 为激光真空波长(本实验中其取值为 633 nm);k为波片级数,一般取值为10~20,本实验中 所用的待测波片的厚度约为1 nm,故k=14。

当被测波片倾斜,其法线与光束方向有一很小的 夹角β时,波片厚度增加了(1/cosβ-1)倍,由此引入 的相位延迟量偏差近似为

$$\Delta_{\tau} = \left(\frac{1}{\cos\beta} - 1\right) (2k\pi + \tau), \qquad (11)$$

实验中可通过使被测波片反射光回授的方法来调整波 片以保证被测波片与光路的垂直度,一般可达到β= 2′的水平,由式(3)~(8)和式(11)可得由此引起的误 差小于8″。

此外,还需要考虑波片倾斜对双折射的影响^[17],由 实验参数可得由此引起的误差约为6"。综上,该项误 差源引起的误差σ₃约为14"。

4)标准半波片表面倾斜和其不是理想半波片而 引起的误差

由式(10)和式(11)可知,标准半波片表面倾斜可 等效为额外的相位延迟量,其效果可以与波片相位延 迟量不是理想的180°合并。标准半波片不是理想波片 对测量的影响主要体现在光束椭偏化。经过不理想的 半波片后,p分量和s分量从本应该只有偏振方向发生 旋转而偏振态仍保持线偏振态的状态变为了偏振态发 生了微小椭偏化,从而导致测量误差。相对于半波片 的相位延迟量精度,该误差为高阶小量。实验中所用 标准半波片为 Thorlabs公司生产的复合零级波片,相 位延迟量精度为λ/300,由式(3)~(8)和式(11)可得由 此引起的误差小于20"。

同样也需要考虑标准半波片倾斜对双折射的影响,其引起的误差约为6"。此外,实验中使用的是复 合零级波片,复合波片中的轴对准误差会导致延迟、快 轴方位角和附加旋光度的误差^[20]。所用标准半波片的 轴对准精度约为0.1°,由文献[20]可知引起的误差约 为20"。综上,标准半波片引起的误差σ₄约为46"。

5) 参考信号和测量信号的光强不相等引起的 误差

参考光路与测量光路的光强不相等会导致相位测量结果的非线性误差^[21]。然而,如能将参考信号和测量信号的光强度调整为近似相等(如在光强较大的光路中插入衰减片),则该误差可以忽略。本实验中两条 光路的光强近似相等,故该项误差σ₅可忽略。

6) 环境温度波动引起的误差

环境温度波动对波片相位延迟量的影响为

$$\sigma_{\rm 6} = 2 \left[\frac{2\pi D}{\lambda} \frac{\mathrm{d}(n_{\rm e} - n_{\rm o})}{\mathrm{d}T} + \frac{2\pi}{\lambda} (n_{\rm e} - n_{\rm o}) \alpha D \right] \Delta T, (12)$$

式中: ΔT 为环境温度变化量; α 为材料膨胀系数,所用 波片的材料为石英晶体,故 $\alpha=2.1\times10^{-7}$ °C⁻¹,且

$$\begin{cases} \frac{dn_{\circ}}{dT} = -0.5452 \times 10^{-5} \\ \frac{dn_{\circ}}{dT} = -0.6509 \times 10^{-5} \end{cases}$$
(13)

实验在恒温环境中进行且测量时间很短,故环境 温度波动在实验过程中容易控制在0.05℃之内。实 验中所用波片的厚度约为1mm,当T变化0.05℃时, 由式(7)可知波片相位延迟量变化σ₆约为3.5′。

综上,在本实验条件下,实验系统测量波片相位延迟量的不确定度为

$$\Delta_{\rm sum} = \sqrt{\sum_{i=1}^{6} \sigma_i^2} \approx 3.9'_{\circ} \qquad (14)$$

波片快轴方位角的测量精度主要受光源频率稳定 性、相位最大值与最小值的判断精度,以及分度头转角 精度影响。前二者的影响由前分析可知可以忽略,故 快轴方位角测量精度主要由分度头转角精度决定。本 实验中所使用的分度头转角定位精度约为5",故本实 验条件下,实验系统测量波片快轴位置的不确定度 约为5"。

实验中光源采用波长为632.8 nm 的稳频双频氦 氖激光器,频率稳定性约为2×10⁻⁸。安装标准半波片 的光学分度头的转角定位精度约为5″,并通过光路调 节使被测波片和标准半波片与光路的垂直度小于2′, 实验温度为22.8℃,测量每个波片样品的过程中温度 变化保持在0.05℃以内。

实验对每个样品进行了6次重复测量,其中一个 1/4波片的实验结果如表1所示。为保证测量的独立 性,每次测量之间都进行了挡光,故每次测量的相位差 数据不连续。另外,测量结果与待测波片快轴方位角 的位置无关,故每次测量时待测波片随机放置。这两 点都体现在了表1中。

表1 某个1/4波片的测量结果

Table1Measurement results of quarter wave plate								
Experiment No.	$arPhi_{ m max}$ /(°)	$\psi_{\scriptscriptstyle m max}/(^{\circ})$	$arPsi_{ m min}$ /(°)	$\psi_{ m min}$ /(°)	τ /(°)	$\theta / (\circ)$		
1	501.762	12.373	131.523	-32.627	92.56	24.746		
2	411.171	22.521	41.012	-22.478	92.54	45.042		
3	380.028	48.824	9.947	3.825	92.52	97.648		
4	413.531	77.025	43.329	32.025	92.55	154.050		
5	585.177	-31.713	214.738	-76.713	92.61	-63.426		
6	541.173	-70.080	170.814	-115.080	92.59	-140.160		

实验共对4个1/4波片和4个半波片进行了测量, 结果如表2所示。可以看到,测量重复性较好,波片相 位延迟量的测量标准偏差约为2′。

表2 1/4波片与半波片的相位延迟量测量结果

 Table 2
 Phase retardation measurement results of quarter wave plates and half wave plates

Wave plate	Experiment 1 /(°)	Experiment 2 /(°)	Experiment 3 /(°)	Experiment 4 /(°)	Experiment 5 /(°)	Experiment 6 /(°)	Average / (°)	Standard deviation / (')
Quarter wave plate 1	92.56	92.54	92.52	92.55	92.61	92.59	92.562	1.99
Quarter wave plate 2	100.26	100.31	100.30	100.25	100.27	100.31	100.283	1.59
Quarter wave plate 3	93.34	93.35	93.36	93.29	93.35	93.29	93.330	1.90
Quarter wave plate 4	89.25	89.20	89.19	89.16	89.21	89.18	89.198	1.84
Half wave plate 1	188.18	188.12	188.15	188.21	188.18	188.19	188.172	1.91
Half wave plate 2	177.21	177.18	177.23	177.25	177.19	177.22	177.213	1.55
Half wave plate 3	182.47	182.47	182.53	182.52	182.49	182.55	182.505	2.00
Half wave plate 4	185.58	185.62	185.61	185.56	185.56	185.55	185.580	1.74

将所提方法(ExpI)得到的测量结果与文献[22]中 的测量方法(ExpII)和消光式椭偏仪(ExpIII)的测量 结果进行了比对,结果如表3所示。可以发现,三种方 法的测量结果吻合得很好。

最后,需要指出的是,所提方法中的光源不限于双

频激光器。例如,使用一个普通的单频激光器作为光 源,将其输出光分光后将其中一束光用调制器进行频 移,再用偏振片将二者的偏振态调整为相互正交的线 偏振态,将二者进行合光后可达到与双频激光器相同 的效果。

第43卷第1期/2023年1月/光学学报

	表3 所提方法测量结果与其他两种测量方法所得结果的比较
Table3	Comparison of results obtained by proposed method and other two methods

Wave plate	ExpI /(°)	ExpII /(°)	ExpIII /(°)	Error between ExpI and ExpII /(')	Error between ExpI and ExpIII /(')	Error between ExpII and ExpIII /(')
Quarter wave plate 1	92.562	92.54	92.61	1.3	2.9	4.2
Quarter wave plate 2	100.283	100.27	100.25	0.8	2.0	1.2
Quarter wave plate 3	93.330	93.29	93.36	2.4	4.2	6.6
Quarter wave plate 4	89.198	89.16	89.10	2.3	5.9	3.6
Half wave plate 1	188.172	188.14	188.26	1.9	5.3	7.2
Half wave plate 2	177.213	177.21	177.25	0.2	2.2	2.4
Half wave plate 3	182.505	182.53	182.48	1.5	1.5	3.0
Half wave plate 4	185.580	185.60	185.71	1.2	7.8	6.6

4 结 论

提出了一种基于双频激光干涉法和相位检测的高 精度波片测量方法,使用了一个可旋转半波片和一个 角锥反射棱镜并采用双频激光外差干涉光路,最终可 实现任意波片的相位延迟量和快轴方位角的同时测 量。所提方法不受波片、偏振片等双折射器件的方位 角精度影响,从原理上避免了该类系统误差。所设计 的系统具有共光路结构,测量稳定性高,信号处理采用 相位检测方式,该方式相对于一般的光强检测方式测 量精度更高。推导了测量公式并搭建了波片测量系 统。现有实验条件下的误差分析表明,波片相位延迟 量的测量不确定度约为3.9′,快轴方位角的测量不确 定度约为5″。实验比对结果表明,所提方法的测量结 果与其他方法的一致性很好,重复测量结果的标准偏 差约为2′。此外,测量系统的元件很少,结构简单,测 量过程快捷,十分适用于波片的高精度快速测量。

参考文献

- Lin S T, Le Q H, Chen S H, et al. Heterodyne polariscope for measuring the principal angle and phase retardation of stressed plastic substrates[J]. Measurement, 2021, 175: 109096.
- [2] 陈强华,周胜,丁锦红,等.基于多步相移法和偏振干涉光学 层析光路的三维温度场测量[J].光学学报,2022,42(7): 0712004.

Chen Q H, Zhou S, Ding J H, et al. Three-dimensional temperature field measurement based on multi-step phase shift method and polarization interference optical tomography optical path[J]. Acta Optica Sinica, 2022, 42(7): 0712004.

 [3] 王建鑫, 余志强, 胡俊波, 等. 双波长波片导致的脉冲分离对 双色场辐射太赫兹波的影响[J]. 中国激光, 2021, 48(3): 0314002.

Wang J X, Yu Z Q, Hu J B, et al. Effect of pulse separation induced by dual-wavelength wave plate on terahertz waves radiation from two-color field[J]. Chinese Journal of Lasers, 2021, 48(3): 0314002.

- [4] Pang Y J, Zhang Y X, Yang H D, et al. Reduction of the polarization sensitivity of grating-based spectrometer using an achromatic quarter-wave plate[J]. Optics Communications, 2017, 393: 139-142.
- [5] 彭建国, 袁沭, 金振宇, 等. 基于双光束检偏的波片测量系统

[J]. 光学学报, 2020, 40(9): 0912002.

- Peng J G, Yuan S, Jin Z Y, et al. Accurate parameter measurement of wave plate based on the dual-beam polarization analyzer configuration[J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(9): 0912002.
- [6] Chen K H, Tseng J T, Yeh C H, et al. Alternative method for measuring the phase retardation and fast axis of a wave plate[J]. Optical Review, 2019, 26(6): 652-658.
- [7] Liu J, You K, Zhao Q L, et al. Measuring phase retardation of wave plate based on normalized polarization modulation and error analysis[J]. Optik, 2018, 157: 798-803.
- [8] Zeng A J, Li F Y, Zhu L L, et al. Simultaneous measurement of retardance and fast axis angle of a quarter-wave plate using one photoelastic modulator[J]. Applied Optics, 2011, 50(22): 4347-4352.
- Chen X J, Yan L S, Yao X S. Waveplate analyzer using binary magneto-optic rotators[J]. Optics Express, 2007, 15(20): 12989-12994.
- [10] Chen K H, Lin C H, Liu P C. An interferometric method for simultaneously determination the phase retardation and fast-axis azimuth angle of a wave plate[J]. Journal of Modern Optics, 2020, 67(11): 992-997.
- [11] Bakhouche B, Beniaiche A, Guessas H. Novel method for determining the fast axis and phase retardation of a wave plate using Fresnel Rhomb[J]. Journal of Modern Optics, 2017, 64 (3): 238-243.
- [12] 侯俊峰,于佳,王东光,等. 自校准法测量波片相位延迟[J]. 中国激光, 2012, 39(4): 0408007.
 Hou J F, Yu J, Wang D G, et al. Phase retardation measurement of wave plates based on the self-calibration method [J]. Chinese Journal of Lasers, 2012, 39(4): 0408007.
- [13] Wang W. Determining the retardation of a wave plate by using spectroscopic method[J]. Optics Communications, 2012, 285 (24): 4850-4855.
- [14] Xie C K, Zeng A J, Huang H J, et al. Real-time measurement of retardation and fast axis azimuth for wave plates[J]. Journal of Optical Technology, 2015, 82(5): 294-297.
- [15] Zhang P, Liu N, Zhao S J, et al. Measurement method for optical retardation based on the phase difference effect of laser feedback fringes[J]. Applied Optics, 2015, 54(2): 204-209.
- [16] Liu W X, Liu M, Zhang S L. Method for the measurement of phase retardation of any wave plate with high precision[J]. Applied Optics, 2008, 47(30): 5562-5569.
- [17] Gu H G, Chen X G, Zhang C W, et al. Study of the retardance of a birefringent waveplate at tilt incidence by Mueller matrix ellipsometer[J]. Journal of Optics, 2018, 20(1): 015401.
- [18] 梁铨廷.偏振器件的琼斯矩阵[J].光学仪器, 1988, 10(4): 1-9.
 Liang Q T. Jones matrix of the polarizing device[J]. Optical

Instruments, 1988, 10(4): 1-9.

- [19] Lin D J, Yan J Q, Chao Z X, et al. Phasemeter with external trigger applied to PZT-modulated interferometer[J]. International Journal of Electronics, 2002, 89(10): 759-769.
- [20] Gu H G, Chen X G, Jiang H, et al. Accurate alignment of optical axes of a biplate using a spectroscopic Mueller matrix ellipsometer[J]. Applied Optics, 2016, 55(15): 3935-3941.

[21] Lin D J, Jiang H, Yin C Y. Analysis of nonlinearity in a high-

第43卷第1期/2023年1月/光学学报

resolution grating interferometer[J]. Optics & Laser Technology, 2000, 32(2): 95-99.

[22] Chen Q H, Liu B C, He Y X, et al. Phase retardation measurement of an arbitrary wave plate based on magnetooptical modulating and residue detecting of the base frequency component of the signal[J]. Optics Letters, 2018, 43(18): 4514-4517.

High-Accuracy Wave Plate Measurement Based on Dual-Frequency Laser Interferometry and Phase Detection

Chen Qianghua^{1*}, Guan Yu¹, Zhou Sheng¹, Ding Jinhong¹, Lü Hongbo¹, Sun Qiguo¹, Luo Huifu²

¹School of Mechanical and Materials Engineering, North China University of Technology, Beijing 100144, China; ²School of Mechanical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China

Abstract

Objective The accuracy of wave plates has a significant influence on the performance of polarized optical systems, and thus the high-accuracy measurement of their phase retardation and fast axis azimuths is required. Many wave plate measurement methods at present are based on the principle of light intensity measurement. The measurement accuracy is easily affected by light intensity fluctuations, and the requirements for light source and stability of light path are high. Quite a few methods among them cannot measure the fast axis azimuth of the wave plate at the same time. Therefore, many researchers have also studied other measurement methods, such as laser feedback method, to improve the performance of wave plate measurement. In this study, a high-accuracy wave plate measurement method based on dual-frequency laser interferometry and phase detection is proposed. It has good advantages of wave plate measurement.

Methods A dual-frequency laser heterodyne interference optical path is constructed by using a rotatable half-wave plate and a corner prism in this study (Fig. 1). The relationship between the phase retardation of the wave plate to be measured and the phase difference between the measured signal and the reference signal is obtained by Jones matrix method. During the measurement, the phase retardation and the fast axis azimuth of the measured wave plate can be obtained by rotating the half wave plate, monitoring the change of phase difference between the measured signal and the reference signal through a phase meter, and recording the maximum value and minimum value as well as the corresponding fast axis azimuth of the half wave plate.

Results and Discussions Error analysis shows that the measurement uncertainty of the phase retardation is about 3.9', and that of the fast axis azimuth is about 5" under the experimental conditions. The experimental comparison results indicate that the result of the proposed method is in good agreement with that of other methods. The repeated experiments show that the measurement standard deviation is about 2'. The measurement is not affected by the azimuth accuracy of birefringent devices such as wave plates and polarizers in principle. The common optical path structure is one of the advantages of the proposed measurement system, so the measurement is highly stable. The signal processing adopts the phase detection means which has higher accuracy than intensity detection means. In addition, the proposed method has the advantages of few components, a simple structure and a quick measurement process.

Conclusions Wave plates are important optical components, whose accuracy has a significant influence on the performance of polarized optical systems. Therefore, the high-precision measurement of the phase retardation and fast axis azimuth of the wave plate is required. A high-accuracy wave plate measurement method based on dual-frequency laser interferometry and phase detection is proposed in this paper. A dual-frequency laser heterodyne interference optical path is constructed by using a rotatable half-wave plate and a corner prism. It can accurately measure the phase retardation and the fast axis azimuth of an arbitrary wave plate. The measurement is not affected by the azimuth accuracy of birefringent devices such as wave plates and polarizers in principle. The common optical path structure is one of the advantages of the measurement system, so the measurement stability is good. The signal processing adopts the phase detection means which has higher accuracy than intensity detection means. The measurement formulae are deduced and the measurement system

is built. Error analysis reveals that the measurement uncertainty of the phase retardation is about 3.9', and that of the fast axis azimuth is about 5" under the experimental conditions. The experimental comparison results indicate that the result of the proposed method is in good agreement with that of other methods. The repeated experiments demonstrate that the measurement standard deviation is about 2'. In addition, the presented method has the advantages of few components, a simple structure and a quick measurement process.

Key words measurement; wave plate measurement; phase retardation; fast axis azimuth; dual-frequency laser interference; phase detection